## Present status of compact ECR ion source

Masayuki Muramatsu<sup>1,A,B)</sup>, Atsushi Kitagawa<sup>B)</sup>, Yoshiyuki Iwata<sup>B)</sup>, Hirotsugu Ogawa<sup>B)</sup>, Satoru Hojo<sup>B)</sup>,

Yoshikazu Yoshida<sup>C)</sup>, Sandor Biri<sup>D)</sup>, Arne G. Drentje<sup>E)</sup>

<sup>A)</sup> Graduate school of Mechanical Engineering, Toyo University, Japan

<sup>B)</sup> National Institute of Radiological Sciences, 4-9-1 Anagawa, Inage, Chiba 263-8555, Japan

<sup>C)</sup> Department of Mechanical Engineering, Toyo University, 2100 Kujirai, Kawagoe, Saitama 350-0815, Japan

<sup>D)</sup> Institute of Nuclear Research (ATOMKI), H-4026 Debrecen, Ben ter 18/c, Hungary

<sup>E)</sup> K.V.I, University of Groningen, 9747 AA Groningen, The Netherlands

#### Abstract

The 10 GHz compact Electron Cyclotron Resonance (ECR) Ion Source with all permanent magnets (Kei2-source) has been developed since 2003. The maximum mirror magnetic field on the beam axis are 0.59 T at the extraction side and 0.87 T at the gas injection side. The minimum B strength is 0.25 T. The size of the source is 300 mm in diameter and 290 mm in length. Details of the improvement and the application of the source are reported.

# 小型ECRイオン源の現状

#### 1.はじめに

小型ECRイオン源(Kei2-source)は、普及型がん治 療装置で使われる炭素イオンの4価を生成するのが 目的であり、現在までに最大530 eµAのビーム強度 が得られている[1]。このビーム強度を得るために、 ビーム強度を改善する手法として従来から行われて いるバイアスディスク法を採用し成功した(ディス クなしでは300 eμA)。ECRイオン源においてバイア スディスク法のほかにも多価イオンのビーム強度を 上げるためのテクニックがいくつかあるが、大きな 改造を必要としないでビーム強度増強を図るには、 ガスミキシング法が最適であると考える。ガスミキ シング法は、目的とするイオンとは別の軽いイオン を同時に生成すると(例えば、アルゴン生成時に酸 素を混ぜる)、目的のイオンが軽いイオンと衝突し 冷却され、イオンの閉じ込め時間を長くする手法で ある。今回は、ガスミキシング法を用いた炭素の多 価イオンのビーム強度増強について報告する。

#### 2.ビーム強度増強(ガスミキシング法)

ECRイオン源において炭素イオンを生成するとき は、二酸化炭素(CO<sub>2</sub>)やメタン(CH<sub>4</sub>)などのガス が用いられる。これは炭素単体のときは、気体でな く固体で存在し、固体のままではイオン化を行うに は困難だからである。気体の場合は、CO<sub>2</sub>の場合は 酸素が、CH<sub>4</sub>の場合は水素がミキシングガスとなる。 酸素は目的とする炭素より重いため、炭素の多価イ オンを生成するのが困難になり、逆に水素は炭素の 多価イオンの生成が容易になる。

今回は、水素の代わりに重水素がついているガス を用いて比較を行った。今回ビームテストに用いた ガスは、 $CH_4$ ,  $CD_4$ ,  $C_4H_{10}$ ,  $C_4D_1$ ,  $\sigma$ ある。先ず $CH_4$ と CD4の比較を行った。図1にビームテストの結果を 示す。左の図は、C<sup>4+</sup>のビーム強度、右の図はC<sup>5+</sup>の ビーム強度を示す(イオン源のパラメータはそれぞ れに最適化した)。横軸が引出電圧で、縦軸がC4+ (左)とC<sup>5+</sup>(右)のビーム強度である。テストの結果 から、C<sup>4+</sup>では違いが見られないが、C<sup>5+</sup>ではCD₄の方 が多くなっていることがわかる。同様にC<sub>4</sub>H<sub>10</sub>とC<sub>4</sub>D<sub>10</sub> の比較も行った(図2)。これも、メタンのテスト と同じように、C<sup>4+</sup>では違いが無く、C<sup>5+</sup>では重水素 になっているほうが多くなっていることがわかった。 これらの結果から、水素より重水素のほうが、ミキ シングガスとしてよいということがいえる。また、 メタンとブタンを比較してみると、ブタンのほうが ビーム強度が多く得られているのがわかる。これは、 ミキシングガス(水素または重水素)の割合が、メ タンよりもブタンのほうがC4+を生成するのに適して いたと考えられる。



図1.CH₄とCD₄の比較。C<sup>4+</sup>のビーム強度(左)とC<sup>5+</sup> のビーム強度(右)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> m\_mura@nirs.go.jp



そこで、さらにミキシングガスの割合が少ないアセ チレン(C<sub>2</sub>H<sub>2</sub>)を試した。図3にメタン、ブタン、 アセチレンの結果をまとめる。アセチレンは、メタ ン、ブタンと比較して、4,5価ともに強度が高く なっているのがわかる。このときのC<sup>4+</sup>の最大強度は、 引出電圧40 kVで700 eμAであった。この結果から、 ミキシングガスはさらに少ないほうが、多価イオン 生成には適していることがわかった。



図3. C<sup>4+</sup>のビーム強度(左)とC<sup>5+</sup>のビーム強度 (右)

### 3.金属内包フラーレンの生成

現在、フラーレン(C<sub>60</sub>)内に鉄などの金属原子を内 包させる研究が、さまざまな方法で行われている。 我々はECRイオン源を用いて、C<sub>60</sub>+金属原子のプラズ マを発生させ、金属内包フラーレンの合成を試みて いる。ECRイオン源の特徴として、イオンの閉じ込 め時間が長いことから、フラーレンイオンに金属イ オンが内包される確立が上がると考えている。

ECRイオン源内にて $C_{60}$ を蒸発させ、プラズマを発 生させると、 $C_{58}$ や $C_{56}$ など炭素原子が偶数個欠けた 構造(C-two-loss)のフラーレンが生成されること が知られている。図4にKei2-sourceから引出され た代表的なフラーレンイオンの価数分布を示す。こ の偶数個欠けたフラーレンには、大きな安定した穴 が存在することがモデル解析されている。そこで、  $C_{60}$ と同時に鉄をイオン源内で蒸発させECRプラズマ を発生させることにより、鉄内包フラーレン ( $C_{60}$ +Fe)の合成を試みる。

C<sub>60</sub>+Feの合成を行うにあたって重要な点は、でき るだけピュアなC<sub>60</sub>とFeのプラズマを発生させること

である。これは、C<sub>m</sub>とFeが出会う確立を上げるため と、質量分析を容易にするためである。C<sub>60</sub>の蒸発に はmicro oven<sup>[2]</sup>を使用した。C<sub>60</sub>は500 程度の比較 的低い温度で蒸発するため、困難無くピュアなプラ ズマを発生させることができる。鉄の蒸発は融点が 1500 以上と高いため、ピュアな蒸気をつくりだす にはC<sub>60</sub>と比較すると非常に困難となる。今回は鉄の 蒸発源として、フェロセンとインダクションオーブ ン (IHオーブン)<sup>[3]</sup>を使用した。フェロセン (Fe(C<sub>5</sub>H<sub>5</sub>)<sub>2</sub>)は、鉄原子に水素と炭素がついた化合物 で、常温で昇華する非常に扱いやすいものである。 しかし、鉄以外のものが含まれているので、ピュア な鉄プラズマを生成することはできない。IHオーブ ンは、誘導加熱で試料を直接過熱するため、フェロ センと比較すると、ピュアなプラズマの生成が可能 となる。フェロセンを用いたとき実験では、Cm+Fe および、壊れたC<sub>00</sub>に鉄がついたイオンは観測するこ とができなかった。Kei2-sourceは閉じ込め磁場を 変化させてビーム調整を行うのができないので、 C<sub>oo</sub>+Feのビームを生成するのは非常に困難であるこ とがわかった。



図4.C<sub>60</sub>の価数分布

次にIHオーブンの動作テストを行った。IHオーブ ンの構造を図5に示す。オーブンの外形は43 mm で 1 mmのモリブデンワイヤー 長さが50 mmである。 を4層構造にして巻き、そこに高周波電力を導入し 磁場を発生させている。中心にセラミックの坩堝を 置き、その中に試料である鉄を入れる。4層目のコ イルには、外の部品との絶縁のためセラミックビー ズを取り付けた。また、層間の絶縁のために、セラ ミックチューブをはさんである。電源の仕様は、20 kHz, 最大出力が2 kWである。IHオーブンはKei2sourceで動作させるのは初めてなの、まず単体での 性能試験を行った。図6にイオン源に取り付けたと きの配置図を示す。Kei2-sourceのプラズマチェン バーは内径50 mmと小さいため、プラズマから離れ たところに配置することとなった。IHオーブンを用 いたときの価数分布を示す(図7)。鉄の1価を観 測することができたが、強度が低く多価を観測する ことはできなかった。この測定の後、オーブンのト ラブルでフラーレンとの合成実験は行えなかった。



図5.IHオーブンの配置図。





図8.負イオンを引き出したときの価数分布。









次に、負イオンの引出しを試みた。フラーレンイ オンの生成は、高密度のガスと低いマイクロ波のパ ワーが必要となる。これは、フラーレンが壊れない ようにするためである。このパラメータは、負イオ ンの生成と近いところがあり、C<sub>oo</sub>-が生成されてい る可能性があると考えた。図8にフラーレンの負イ オンを引き出したときの価数分布を示す。このビー ムテストの結果から、9 epAのC<sub>60</sub>のビームが得られ た。価数分布を見ると、正イオンを引き出したとき と違って、壊れたフラーレンイオンが観測されてい

## 4.まとめ

今回行ったガスミキシングの結果として、5価 のイオンを生成するには、重水素のほうが適して いることがわかった。また、炭素の多価イオンを 生成するには、今まで使用していたメタンガスよ り、アセチレンのほうが適していることがわかっ た。このとき、C<sup>4+</sup>では引出電圧40 kVで700 eμA の強度が得られた。

金属内包フラーレンの生成実験では、フェロセ ンとIHオーブンを用いて鉄の蒸発を行ったが、 C<sub>60</sub>+Feイオンを観測することはできなかった。ま た、負イオンのビーム引出を行うと、C<sub>60</sub>のビー ムは観測できたが、壊れたフラーレンのビームを 観測することができなかった。

## 参考文献

- [1] M.Muramatsu et al., Review of Scientific Instruments, Vol. 76, No. 11, pp. 113304 1-6 (2005).
- [2] M. Kidera et al., Proceedings of the 15th International Workshop on ECRIS, 74-76 (2002)
- [3] Y. Kato et al., Review of Scientific Instruments, Vol. 75, No. 5, 1919-1921 (2004)